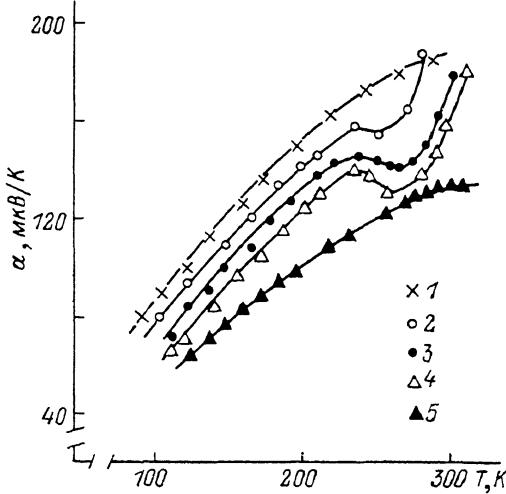


О МЕЖЗОННОМ РАССЕЯНИИ ДЫРОК В ТЕЛЛУРИДЕ ВИСМУТА—СУРЬМЫ

Атакулов Ш. Б., Гафуров У. А., Казьмин С. А.

Несмотря на широкое практическое применение как массивного, так и пленочного теллурита висмута—сурьмы с составом, близким к $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$, в термоэлектрических устройствах [1, 2], его фундаментальные свойства изучены недостаточно полно. В частности, это касается зонных параметров и механизмов рассеяния. В нашей предыдущей работе [3] были установлены параметры «тяжелой» подзоны валентной зоны. Путем исследования концентрационной зависимости коэффициента термоэдс α в широком диапазоне уровней легирования ($10^{19} \leq p \leq 10^{21} \text{ см}^{-3}$)

было найдено, что эффективная масса плотности состояний в «тяжелой» подзоне ($m_{d2}^* \approx 10m_0$) значительно превышает эффективную массу в «легкой» подзоне ($m_{d1}^* \approx m_0$), а энергетический зазор между подзонами $\Delta E_v \approx 0.08 \text{ эВ}$. Так как экстремумы подзон разделены и по энергии, и по импульсу, в [3] дискутировался вопрос о возможном влиянии на яв-



Температурные зависимости коэффициента термоэдс в пленках $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$:
 $p \cdot 10^{-19}, \text{ см}^{-3}$: 1 — 1.5, 2 — 6.6, 3, 4 — 7.2,
5 — 9.2.

ления переноса в $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ межзонного рассеяния при пересечении уровня Ферми потолка «тяжелой» подзоны. Однако по данным, приведенным там, достоверного вывода о вкладе такого рассеяния в кинетические коэффициенты сделать не удалось. В настоящем сообщении приведены экспериментальные результаты, свидетельствующие о существовании межзонного рассеяния дырок в пленочных образцах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ ($x \approx 1.5$).

Нами были исследованы температурные зависимости коэффициента термоэдс в пленках с концентрацией дырок $10^{19} \div 10^{20} \text{ см}^{-3}$. Образцы приготовлялись по технологии, описанной в [3]; концентрация дырок в них регулировалась изменением содержания в исходной шихте избыточного теллура.

В некоторых образцах в зависимости $\alpha(T)$ была обнаружена немонотонность: коэффициент термоэдс пленок с концентрацией дырок в пределах $(6 \div 8) \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ имел характерный минимум в интервале температур $200 \div 300 \text{ К}$. В пленках с концентрацией дырок, не попадающих в указанный диапазон $(6 \div 8) \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$, зависимости $\alpha(T)$ имели обычный для этого термоэлектрического материала вид. Указанные особенности представлены на рисунке.

Возникновение немонотонности типа обнаруженной нами связано со следующим. Как было показано в [3], «тяжелая» подзона дает эффективный вклад в коэффициент термоэдс при $p > p^* \approx 8 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$. Именно при этой концентрации уровень Ферми пересекает подзону тяжелых дырок. Межзонное рассеяние, если оно существует, должно проявляться при приближении уровня Ферми к «тяжелой» подзоне, причем его влияние на коэффициент термоэдс в полупроводниках со сложными зонами и должно проявляться, как показано в [4], в виде немонотонности температурной зависимости. Как мы уже выше отмечали, в $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ экстремумы неэквивалентных подзон валентной зоны разделены как по энергии, так и по импульсу. Согласно представлениям [4],

если экстремумы подзон находятся в удаленных друг от друга точках k-пространства, межзонное рассеяние происходит посредством коротковолновых фононов. Поэтому минимум в зависимости $\alpha(T)$ должен ожидаться при температурах, превышающих температуру Дебая. Данных о температуре Дебая для соединения $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ в литературных источниках обнаружить не удалось, но, согласно [1], $\Theta_d = 155$ К для Bi_2Te_3 и 160 К для Sb_2Te_3 . По нашему мнению, температура Дебая и для их твердого раствора должна отличаться от этих значений ненамного, так что экспериментально наблюдаемые температуры, при которых обнаруживается немонотонность в температурной зависимости коэффициента термозэс в пленках теллурида висмута—сурьмы, действительно выше температуры Дебая.

Здесь необходимо отметить, что, по-видимому, межзонное рассеяние в $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ эффективно влияет на явления переноса только при локализации уровня Ферми в достаточно узком энергетическом интервале вблизи полюса «тяжелой» подзоны, чем объясняется сложность в экспериментальной регистрации эффекта межзонного рассеяния, так как технологически не всегда удается сообщить образцам концентрацию дырок, близкую p^* .

Таким образом, учет конкретной структуры валентной зоны в теллуриде висмута—сурьмы, а в ряде случаев и межзонного рассеяния необходим для удовлетворительной интерпретации явлений переноса, наблюдавшихся в них, особенно при концентрациях дырок $p \sim p^*$.

В заключение авторы считают своим приятным долгом выразить благодарность В. И. Кайданову за постоянное внимание к работе и ценные обсуждения ее результатов.

Л и т е р а т у р а

- [1] Гольцман Б. М., Кудинов В. А., Смирнов И. А. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi_2Te_3 . М., 1972. 320 с.
- [2] Гольцман Б. М., Дащевский З. М., Кайданов В. И., Коломоец Н. В. Пленочные термоэлементы: физика и применение. М., 1985. 232 с.
- [3] Атакулов Ш. Б., Гафуров У. А., Казымин С. А. Исследование структуры края валентной зоны в пленках теллурида висмута—сурьмы. — ФТП, 1987, т. 21, в. 3, с. 557—559.
- [4] Кайданов В. И., Черник И. А., Ефимова Б. А. Исследование зонной структуры и механизма рассеяния носителей тока в теллуриде олова. — ФТП, 1967, т. 1, в. 6, с. 869—879.

Ферганский государственный
педагогический институт
им. Улугбека

Получено 16.06.1987
Принято к печати 15.09.1987

ФТП, том 22, вып. 3, 1988

ЗАХВАТ СВОБОДНЫХ ДЫРОК ЗАРЯЖЕННЫМИ АКЦЕПТОРАМИ В ОДНООСНО ДЕФОРМИРОВАННОМ Ge

Воеводин Е. И., Гершензон Е. М., Гольцман Г. Н., Птицина Н. Г., Чулкова Г. М.

В последние годы достигнут существенный прогресс в изучении каскадного механизма захвата свободных носителей на заряженные примесные центры в полупроводниках. В ставших классическими работах [1, 2] при расчете сечения захвата электронов и дырок σ_e, σ_p рассматривались простые зоны с изотропным законом дисперсии. Учет анизотропии эффективной массы электронов [3] и вырождения валентной зоны [4] в таких полупроводниках, как Ge и Si, не привел к существенному изменению значений σ_e и σ_p ; имеющиеся экспериментальные данные хорошо согласуются с расчетными. Однако из [4] следует, что при одноосной деформации Ge и Si, приводящей к существенному изменению энергетической структуры валентной зоны, должны наблюдаться